

期刊信息

篇名	Schottky contact properties of Ni/n-poly-Si _{0.87} Ge _{0.13} /n-Si(100) heterostructure
语种	英文
撰写或编译	
作者	王光伟,茹国平,屈新萍等
第一作者单位	
刊物名称	Mater. Lett.,
页面	58, 2082-2086 (2004).
出版日期	2004年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	多层薄膜固相反应与Co-Ni系硅化物薄膜外延及应用研究